(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2014-122599 (P2014-122599A)

(43) 公開日 平成26年7月3日 (2014.7.3)

(51) Int. Cl.

FI

テーマコード (参考)

FO4B 37/02

(2006, 01)

FO4B 37/02

Α

3HO76

審査請求 未請求 請求項の数 3 OL (全7頁)

(21) 出願番号

特願2012-279715 (P2012-279715)

(22) 出願日

平成24年12月21日(2012.12.21)

特許法第30条第2項適用申請有り 1. 平成24年1 1月14日一般社団法人日本真空学会発行の「第53回 真空に関する連合講演会、講演予稿集」第12ページに 発表

(71) 出願人 504151365

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速

器研究機構

茨城県つくば市大穂1番地1

(74)代理人 100147485

弁理士 杉村 憲司

(74)代理人 100149249

弁理士 田中 達也

(72) 発明者 間瀬 一彦

茨城県つくば市大穂1番地1 大学共同利 用機関法人高エネルギー加速器研究機構内

(72) 発明者 菊地 貴司

茨城県つくば市大穂1番地1 大学共同利

用機関法人高エネルギー加速器研究機構内

Fターム(参考) 3H076 AA24 BB38 CC52 CC55 CC99

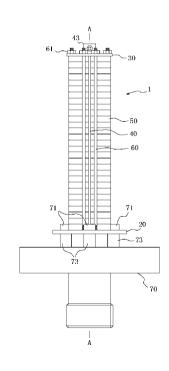
(54) 【発明の名称】非蒸発型ゲッターポンプ

(57)【要約】

【課題】小型でガス吸着容量が大きく、高真空領域での 使用に適した非蒸発型ゲッターポンプを提案する。

【解決手段】非蒸発型ゲッターポンプ1において、互いに離間し、対向して配置された2枚の支板20,30と、支板20,30の双方にそれぞれ設けられた貫通孔に両端部を挿入され、支板20,30の少なくとも一方に保持された直線状のヒータ40と、支板20,30間で、ヒータ40の周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、ヒータ40の延在方向に非蒸発型ゲッターピルを積層してなる一組のゲッターピル積層体50と、ヒータ40の周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、少なくとも支板20,30間を直線状に延びる一組の支柱60とを設け、一組の支柱60によって、支板20,30で一組のゲッターピル積層体50を挟持するように、支板20,30を互いに連結する。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

非蒸発型ゲッターポンプにおいて、

互いに離間し、対向して配置された2枚の支板と、

前記支板の双方にそれぞれ設けられた貫通孔に両端部を挿入され、前記支板の少なくとも一方に保持された直線状のヒータと、

前記支板間で、前記ヒータの周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、前記ヒータの延在方向に非蒸発型ゲッターピルを積層してなる一組のゲッターピル積層体と、

前記ヒータの周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、少なくとも前記支板間を直線状に延びる一組の支柱とを備え、

前記一組の支柱は、前記支板で前記一組のゲッターピル積層体を挟持するように、前記支板を互いに連結していることを特徴とする非蒸発型ゲッターポンプ。

【請求項2】

前記ヒータは、

並列配置された2本の絶縁管と、

中央部で折り返されて一端部側部分が前記絶縁管の一方を挿通するとともに、他端部側部分が前記絶縁管の他方を挿通する電熱線とを有する、請求項 1 に記載の非蒸発型ゲッターポンプ。

【請求項3】

前記ヒータの電熱線は、白金又は白金を含む合金からなる、請求項1に記載の非蒸発型ゲッターポンプ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、非蒸発型ゲッターポンプに関し、特に、高真空領域での使用に有利に適合させようとするものである。

【背景技術】

[0002]

従来、非蒸発型ゲッターポンプとして、例えば特許文献1に記載されるようなものが知られている。特許文献1では、ハウジング内に直線状のヒータを取付け、このヒータの周りに対称的に複数のゲッター構造体を配置することによって、ゲッターポンプを構成している。そして、各ゲッター構造体は、非蒸発型ゲッター材からなる複数のディスクを、これらディスクの中心を通り、且つ、ヒータの延在方向に延びる中心取付部材で支持することによって形成されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[00003]

【特許文献1】特開平11-190274号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0 0 0 4]

しかしながら、このような構造のゲッターポンプでは、ゲッター材の量を増加し、10⁻¹ Pa~10⁻⁵ Paの高真空領域で使用できるようなガス吸着容量を与えようとすると、装置が大型化してしまうという問題があった。

[0005]

本発明は、前記の現状に鑑み開発されたもので、小型でガス吸着容量が大きく、高真空 領域での使用に適した非蒸発型ゲッターポンプを提案することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

すなわち、本発明の要旨構成は以下のとおりである。

10

20

30

40

1 . 非蒸発型ゲッターポンプにおいて、

互いに離間し、対向して配置された2枚の支板と、

前記支板の双方にそれぞれ設けられた貫通孔に両端部を挿入され、前記支板の少なくとも一方に保持された直線状のヒータと、

前記支板間で、前記ヒータの周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、前記ヒータの延在方向に非蒸発型ゲッターピルを積層してなる一組のゲッターピル積層体と、

前記ヒータの周りに対称的に配置されるとともに、それぞれ、少なくとも前記支板間を直線状に延びる一組の支柱とを備え、

前記一組の支柱は、前記支板で前記一組のゲッターピル積層体を挟持するように、前記支板を互いに連結していることを特徴とする非蒸発型ゲッターポンプ。

[0007]

2 . 前記ヒータは、

並列配置された2本の絶縁管と、

中央部で折り返されて一端部側部分が前記絶縁管の一方を挿通するとともに、他端部側部分が前記絶縁管の他方を挿通する電熱線とを有する、前記 1 の非蒸発型ゲッターポンプ

[0008]

3 . 前記ヒータの電熱線は、白金又は白金を含む合金からなる、前記1の非蒸発型ゲッターポンプ。

【発明の効果】

[0009]

本発明によれば、非蒸発型ゲッターピルを積層してなる一組のゲッターピル積層体を支板で挟持することによって、多量のゲッター材を高密度に配置することができるため、小型でガス吸着容量が大きく、高真空領域での使用に適した非蒸発型ゲッターポンプを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

[0010]

【図1】本発明の一実施形態に係る非蒸発型ゲッターポンプを電流導入用コネクタピン付き真空フランジに取り付けた状態を示す正面図である。

【図2】本発明の一実施形態に係る非蒸発型ゲッターポンプを電流導入用コネクタピン付き真空フランジに取り付けた状態を示す上面図である。

【図3】図1のA-A断面図である。

【 図 4 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 非 蒸 発 型 ゲ ッ タ ー ポ ン プ の 分 解 斜 視 図 で あ る 。

【発明を実施するための形態】

[0011]

以下、図1~4を参照して、本発明の一実施形態に係る非蒸発型ゲッターポンプについて詳細に例示説明する。

図1~3に示すように、本実施形態に係る非蒸発型ゲッターポンプ1は、第1の支板20と、第1の支板20と互いに離間し、対向して配置された第2の支板30と、直線状のヒータ40と、3本のゲッターピル積層体50と、6本の支柱60とを備える。また、ゲッターポンプ1は、第1の支板20と真空フランジ70の間に、3個の固定筒73を挟み、ボルト71を第1の支板20の取付孔24と固定筒73の孔を貫通させ真空フランジ70に固定されている。なお、本のの曲ねじ孔74にねじ込むことで真空フランジ70に固定されている。なめではないが1の支板20を大型化して、この支板20を介してゲッターポンプ1を電流導入用がネクタピン付き真空フランジに接合する必要はなく、ゲッターポンプ1を、真空オールがである真空フランジに接合する必要はなく、ゲッターポンプ1を、真空を排気する真空装置内の所定の位置に取付けるための構造は適宜変更が可能である。第1の支板20、第2の支板30、固定筒43、支柱60、ボルト71、及び固定に取りである。またであるはいずれもチタン製とすることが好ましいが、その他の素材を用いることも可能である

10

20

30

40

50

[0012]

図4に示すように、第1の支板20は、円板状を成し、その中心にヒータ40を挿入するための貫通孔21を有する。また、第1の支板20には、3つの円形の開口部22が中心の周りに対称的に穿設されている。各開口部22の近傍には、各開口部22を第1の支板20の周方向に挟む一対の雌ねじ孔23が形成されている。ここに、一対の雌ねじ孔23は、第1の支板20には、計6個の雌ねじ孔23が形成されている。

[0013]

第2の支板30は、本例では第1の支板20よりも小径で板厚の薄い円板状をなしている。また、第2の支板30は、第1の支板20と同様に、その中心にヒータ40を挿入するための貫通孔31を有するとともに、3つの円形の開口部32を中心の周りに対称的に穿設されている。各開口部32の近傍には、第1の支板20の一対の雌ねじ孔23の場合と同様に配置された一対の挿入孔33が形成されている。ここに、一対の挿入孔33は、第2の支板30の中心の周りに対称的に3箇所に配置されており、したがって、第2の支板30には計6個の挿入孔33が形成されていることも、第1の支板20の計6個の雌ねじ孔23の場合と同様である。

[0014]

ヒータ40は、本例では、並列配置された2本の直線状の絶縁管41と、これら絶縁管41を挿通する電熱線42とからなっている。電熱線42は、中央部42aで折り返されて一端部42b側の部分が絶縁管41の一方を挿通するとともに、他端部42c側の部分が絶縁管41の他方を挿通している。2本の絶縁管41の上端部は、第2の支板30の貫通孔31に挿通された状態で、この貫通孔31より大きな外周径を有する固定筒43内に固定されている。具体的には、固定筒43の周壁に設けられた雌ねじ孔43aにねじ込まれた取付けねじ43bで絶縁管41を固定筒43の周壁の内周面に押し付けることによって固定されている。2本の絶縁管41の下端部も、上端部の場合と同様に、第1の支板20の貫通孔21を挿通した状態で、固定筒43内に固定されている。その結果、ヒータ40は、第1の支板20及び第2の支板30に保持されている。なお、電熱線42の一端部42b及び他端部42cはそれぞれ、図3に示したように、真空フランジ70の電流導入用コネクタピン72の一端部72aにスポット溶接されている。

[0 0 1 5]

電熱線42は、白金90%、イリジウム10%からなる合金製である。電熱線42は、タンタル製や、その他の金属製とすることも可能であるが、高真空領域で断線を生じることなく長期間使用するためには、白金製又は白金を含む合金製とすることが好ましく、より好ましくは、白金を50~99%、イリジウム1~50%からなる合金製とする。 好ましくは、白金を80~99%、イリジウム1~20%からなる合金製とする。

[0016]

なお、絶縁管 4 1 は、セラミック製とすることが好ましく、アルミナ製とすることがより好ましい。

[0017]

図4に示したように、第1の支板20の各開口部22と第2の支板30の各開口部32との間には、ゲッターピル積層体50が配置されている。ゲッターピル積層体50は、非蒸発型ゲッター材をピル形状(すなわち、比較的扁平な円柱形状)に形成してなるゲッターピル51を、ヒータ40の延在方向に積層することによって構成されている。なお、本例では、各ゲッターピル積層体50は29段のゲッターピル51の積層体になっている。各ゲッターピル積層体50の軸線は、第1の支板20の各開口部22の中心に一致し、第2の支板30の各開口部32の中心にも一致している。また、ゲッターピル51の直径は、開口部22及び開口部32の直径よりも若干大きくなっている。このように、3本一組のゲッターピル積層体50は、第1の支板20及び第2の支板30間で、ヒータ40の周りに対称的に配置されている。

[0 0 1 8]

10

20

30

各ゲッターピル積層体50の両脇には、一対の直線状の支柱60が配置されている。したがって一対の支柱60は、3本のゲッターピル積層体50に対応して、ヒータ40の周りに対称的に3箇所に配置されている。このように配置された計6本の支柱60はそれぞれ、上端部60a及び下端部60bに雄ねじ部が形成されている。そして、各支柱60の下端部60bは、第1の支板20の雌ねじ孔23にねじ込まれて固定されている。また、各支柱60の上端部60aは、第2の支板30の挿入孔33に挿入されている。そして、これらの支柱60の各上端部60aにナット61をねじ込むことにより、第1の支板20と第2の支板30とで一組のゲッターピル積層体50を挟持するように、これら支板20及び30を互いに各支柱60で連結している。

[0019]

なお、図4において、ゲッターピル積層体50及び一対の支柱60は、ヒータ40の周りの一箇所に配置されたもののみ示し、残り2箇所に配置されたものについては図示を省略した。

[0020]

以上、図1~図4を用いて説明した構成によれば、ゲッターポンプ1を真空装置内の所定の位置に取付け、ヒータ40の電熱線42の一端部42b及び他端部42cを、本例ではコネクタピン72を介して、電源(図示省略)に接続して通電することによって、電熱線42を発熱させ、ヒータ40の周りに配置されたゲッター材を効率的に、例えば450まで10分間程度加熱し、活性化することができる。また、かかる構成によれば、ゲッターピル51を積層してなる一組のゲッターピル積層体50を第1の支板20及び第2の支板30で挟持することによって、多量のゲッター材を高密度に配置することができるため、小型でガス吸着容量が大きく、高真空領域での使用に適した非蒸発型ゲッターポンプ1とすることができる。もちろん、超高真空領域(10・5pa以下の圧力領域)においても使用することができる。

[0021]

上述したところは、本発明の一実施形態を示したにすぎず、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。例えば、前記の例では、第1の支板及び第2の支板に開口部を形成することで、ゲッター材の外気との接触面積を向上し、ゲッターポンプの排気速度を向上しているが、必ずしもこれらの開口部を形成する必要はない。また、支柱については、各開口部に対応して一対の支柱を設けるものとして説明したが、必ずしもこのように一対とする必要はなく、例えば、一本ずつ、すなわち、第1の支板が計3本、第2の支板も計3本の支柱を備えるようにすることもできる。この場合、支柱は、ヒータの形のに配置されている限り、各支柱の設置位置を変更することも可能である。また、ヒータは、固定筒を用いて第1の支板及び第2の支板の少なくともいずれか一方に明したが、その他の方法によって第1の支板及び第2の支板の少なくともいずれか一方に固定するようにしても良い。さらに、ヒータは、抵抗加熱式のものを用いて説明したが、ヒータの形態はこれに限定されるものではない。

【産業上の利用可能性】

[0022]

本発明に係る非蒸発型ゲッターポンプは、加速器などの試験設備の排気に特に適する他、真空冶金装置、真空化学装置、真空薄膜形成加工装置、表面分析装置などの排気にも好適に用いることができる。

【符号の説明】

[0023]

- 1 非蒸発型ゲッターポンプ
- 20 第1の支板
- 2 1 貫通孔
- 2 2 開口部
- 23 雌ねじ孔
- 2 4 取付孔

10

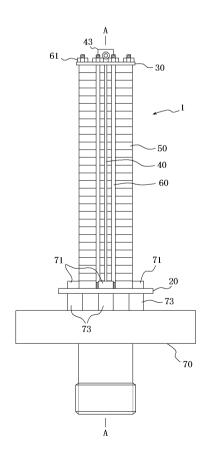
20

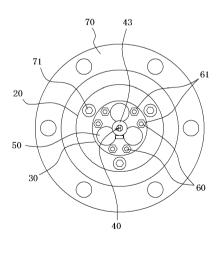
30

- 30 第2の支板
- 3 1 貫通孔
- 3 2 開口部
- 3 3 挿入孔
- 40 ヒータ
- 4 1 絶縁管(ヒータ)
- 42 電熱線(ヒータ)
- 4 2 a 中央部
- 4 2 b 一端部
- 4 2 c 他端部
- 4 3 固定筒
- 4 3 a 雌ねじ孔
- 4 3 b 取付けねじ
- 50 ゲッターピル積層体
- 5 1 ゲッターピル
- 6 0 支柱
- 6 0 a 上端部
- 6 0 b 下端部
- 6 1 ナット
- 70 電流導入用コネクタピン付き真空フランジ
- 71 ボルト
- 72 電流導入用コネクタピン
- 7 2 a 一端部
- 7 3 固定筒
- 7 4 雌ねじ孔

【図1】

【図2】





10

【図3】

